

第1回ケミカルフィールド研究討論会

The First Meeting on Control of Chemical Processing for Ceramic Materials

開催日:2013年3月17日(日)10:00~12:00 開催場所:西3号館 W323F 会場

主催団体名:ケミカルフィールド研究会

概要 開催内容:セラミックス材料合成プロセスの制御に関する講演会を下記の通り開催致します。

10:00~10:30 「無機ナノ粒子をベースとするハイブリッド材料の合成とバイオ応用」

(広島大) 片桐 清文

10:30~11:00 「ゾル-ゲル法で作製されるコーティング膜における自発的なパターン形成」

(関西大学) 内山 弘章

11:00~11:30 「機能性電極としての導電性酸化ルテニウムナノシートの可能性」

(信州大学) 杉本 渉

11:30~12:00 「酸化物ナノシートの精密集積と電子材料への応用」

(物材機構) 長田 実

参加対象者:会員(個人・教育・シニア)、学生会員、非会員

参加費:無料

予定参加者数:50名

申込方法:事前申し込みは不要です。

連絡先

名前:石垣 隆正

勤務先:法政大学生命科学部環境応用化学科

勤務先所在地:〒184-8584 小金井市梶野町 3-7-2

TEL:042-387-6134

FAX:042-387-6134

E-mail:ishigaki@hosei.ac.jp